卓上型シンクロトロン"みらくる 6X"による高品質 X 線の発生とその利用

High quality X-ray beam generated by tabletop synchrotron MIRRORCLE-6X and its applications

山田廣成 立命館大学 21 世紀 COE 放射光生命科学研究センター 草津市野路東 1-1-1

Hironari Yamada

21st century COE Synchrotron Light Life Science Center, Ritsumeikan University: <u>http://www.ritsumei.ac.jp/se/re/yamadalab/home1.htm</u> 1-1-1 Nojihigashi Kusatsu-City

要旨

みらくる 6X は卓上型高輝度 X線発生装置である。シンクロトロンの電子軌道上に微細ターゲットを置くという方法 で、低エネルギー、常電導、超小型シンクロトロンであるにもかかわらず高輝度硬 X線ビームの発生に成功した。 光源点の大きさは、電子ビームのサイズではなく、ターゲットサイズで決まるために、最小と言って良い1ミクロ ン という断面の光源点が実現した。微少光源点の**みらくる 6X** は極めて高品質の X線を発生している。結果として、 例えば、試料と検出器の間を離すだけで 10 倍の鮮明な拡大写真を位相コントラストで撮像することができ、1mm 癌の形状までをとらえることができた。本稿では、みらくる 6X の原理、 X線特性について述べると共に、X線顕微 鏡、タンパク質構造解析、 X線リソグラフィー等の取り組みの現状を述べる。

Abstract

The MIRRORCLE-6X is a tabletop hard X-ray source. By setting a 1 µm outer-diameter cross-section target in the electron orbit of the synchrotron, we have succeeded in generating a brilliant hard X-ray beam. The X-ray source point size is the smallest in its type that leads to a high quality X-ray beam. For instance, in the 10 times magnified phase contrast X-ray image obtained by setting the imaging device far from the specimen we could consequently clearly investigate the shape of a cancer tumor of mm size. In this paper, we describe the principle of MIRRORCLE-6X, and the observed X-ray quality. The present status of X-ray microscopy, protein crystallography, and X-ray lithography beam lines are also mentioned.

Key word

table top synchrotron, high brilliance X-ray beam, magnified imaging, phase contrast imaging, medical imaging, nondestructive testing, X-ray microscope, protein crystallography, X-ray lithography.

1.はじめに

X線の品質とは何であろうか?筆者はここしばらくの間、高輝度X線を発生することが高品質X線の発生である と考えて、そのようなX線源の開発を推進してきたが、**みらくる**という新しい光源を開発した結果、その考えに少 し疑問を持つようになった。

今日の所、放射光が最も高輝度であるから、筆者は、放射光装置を小型化して万人が享受できる装置にすること を研究のターゲットとしてきた。産業利用や医学利用に導入することが当初からの目的であった。最初の開発が超 電導シンクロトロン AURORA[1,2]である。しかしながら AURORA は十分に小型ではなく、産業界に受け入れられ るには至らなかった。本稿で述べるみらくるという卓上型シンクロトロン[3~6]は、そのような経緯の後に開発した 装置である。外径 60cm の常電導シンクロトロン、みらくる 6X で高輝度ハードX線を発生することに成功した[7]。

装置は昨年12月に完成してビーム入射に成功し、それ以降順調にX線利用を展開している。医療イメージング、 癌照射実験、非破壊検査、蛍光X線分析、X線顕微鏡、蛋白質構造解析等である。

みらくるのX線利用を展開してそのX線特性を把握した結果、高輝度と高品質は必ずしも同義語でないということを確信した。X線利用は、単純に高輝度へ進むと言う道筋以外に、目的に応じた多様な高品質化への道が有るべきだと考えるようになったのである。

それを言葉にしたのが本論文のタイトルである。高品質というとき、そこには多様な価値観が有る。指向性、平 行性、微少光源点、発散角、Brilliance、Brightness, Flux、Emittance、大パワー、波長領域、単色性、コヒーレンス、 等々である。随分たくさんの用語があり、いずれもがX線の異なる側面を示すものである。我々はこれらの側面の どれかを選択してX線利用を行っている。微少資料の分析に必要なのはbrilliance であり指向性である。X線リソグ ラフ等で重要なのは Flux や平行性となる。イメージングやX線顕微鏡で重要なのは微少光源点であり、これが画像 の空間分解能を決定する。それは、Brilliance とは少し違う特性である。放射光は Brilliance の大きな、発散角の小さ な光である。高品質のX線は目的により異なるはずであるが、それは多分 Brilliance が大きくかつ発散角の大きな光 である。大きな発散角の各点で Brilliance が高ければそれはきわめて利用価値が高い。それは、指向性は低いが「平 行性」の高い光である。「平行性」をここでは交わることのない光と定義している。光源から発生して以降に交差 することのない光が「平行性」の高い光である。このような光は、光学系を使って幾何学的に平行な光にすること ができるし、微少点に収束できる。そのような光は微少光源点から発生する。上記に示した用語の中で何が最も重 要な特性であるかを問えば、多分それは光源点の大きさである。光源点が小さければ必然的に平行性の高い光が得 られる。光子数が高ければ Brilliance は上がる。光源点が小さく光子数が大きければ、必然的にコヒーレンスも高く なる。

みらくるは、最小光源点を実現したという意味で最高品質×線を発生できたと考えている。そのような**みらくる** からは、新しい×線利用がぞくぞくと生まれている。そもそも大型放射光装置をあれだけ巨大に作ったのは、光源 点の大きさ即ち電子ビームの断面積を小さくするためであった。電子ビームにおけるベータトロン振動の振幅を抑 えるために、なるべく電子ビームを大きく偏向しないようにした結果が、巨大装置へ行き着いたのである。

本稿では、今日までに明らかになった、みらくる 6X のX線特性について述べると共に、X線利用の一端を紹介す る。"みらくる 6X"は高輝度ハードX線源であり、放射光では展開が困難であるような、みらくるならではの新し いX線利用について述べる。例えば医療診断や非破壊検査であるが、10倍拡大の撮像に成功している。このこと は、今後の診断技術に革新をもたらすものである。高輝度軟X線の発生により、X線リソグラフを実用化できると いう見通しも出ている。現在、新たに軟X線用みらくる 20SX を開発しているが、そのX線強度は放射光より一桁 高いと予測されるし、放射角が大きいために、振動ミラーを使うことなく均一な照射ができるという特長がある。

2. みらくる6X

2.1 X線発生機構

開発した**みらくる 6X**[6]は、図1に示すように、電子軌道半径 15cm の常電導完全円形シンクロトロンである。蓄 積電子エネルギーは 6MeV であるから、その臨界波長は 30µm 程度であり、ハードX線をそのままでは発生できな い。シンクロトロンであるから電子を発生し加速する入射器が必要であり、6MeV のマイクロトロンを使用してい る。ビーム入射には、共鳴入射と言われる方法[8]を使用しており、これにより半径 15cm(周長 1m)の周回軌道へ の入射が可能になった。詳しくは第3章で述べる。

低エネルギー電子でX線を発生する方法は、電子軌道中にターゲットを挿入する方法であり、物理過程としては 制動放射、遷移放射、パラメトリック放射である。制動放射は高エネルギーX線を出すのに適し、遷移放射は軟X 線を出すのに適し、パラメトリック放射は単色X線を出すのに優れている。我々はこのいずれおも使用し、目的に 応じて使い分けている。電子ビームをターゲットに当ててX線を発生する方法はRoentgenがX線を発見したとき以 来の原理であるから、古くから知られていて、新規性がないと思われるかも知れない。しかしながら、実は、放射 光も制動放射の一種であることを我々は長く忘れていたように思われる。制動放射は、電子の纏っている光子が、 磁場または電場により揺すられて放射されるものである。従って、原子核のクーロン力による制動放射も磁場によ る制動放射も、放射角は電子エネルギーにより決まり、エネルギーが相対論的になると前方へ飛び出る。X線管で は、主に特性X線を使用するが、これは原子から4 に放射されるために高輝度にはなり得ない。上記の3つの放射 は、いずれも電子エネルギーの逆数に比例する放射角で放射される。ライナックやベータトロンで発生した電子を ターゲットにぶつけることも古くから行われていて、何故 高輝度になるかについて疑問を持たれるかもしれない。あ るいは、発熱によりターゲットが溶けるのではないかと心 配される向きが有るかも知れない。

筆者が**みらくる**の開発に於いて誇りに思うところは、 シンクロトロンの電子軌道に微細ターゲットを挿入したと きに発生するX線の輝度を理論的に明らかにした[9]上で この開発に臨み、そして理論どおりの結果が得られた事で ある。シンクロトロンを持っていたからターゲットを入れ て、適当に実験した結果高輝度が得られたというわけでは ない。さらには、ターゲットの発熱についても計算して、 発熱が問題にならないことを予め予測している。結果とし て、高輝度を発生してもターゲットには何の変形もないこ とを確認している。大学での開発には時間を要したが、理 論的な確信が有ったからこそ、研究を完成できたと考えて いる。そして、完成してみてわかったことは、この原理に もとづき、第4世代光源へもアプローチできると確信した ことである。

さて、図2が使用しているターゲットである。この字型 のフレームにBeやマイラーでできたワイヤを張り、その 中心にターゲットを置いている。ターゲットはロッドであ り、その断面が電子ビームに対して直角になるように置い ている。最近では、1~0.5µm∲の白金でできたロッドを使 用しており、長さは数10µm~1mmである。従って、電子 が当たる断面の面積は、0.8x10⁻¹²m²という極微少面積であ る。長手方向は電子の進行方向であるから長さによって電 子のエネルギーロスとX線の減衰が決まる。従来は、ワイ ヤを直角に張るということをしていたが、こうすると実効 的なX線の発生領域がワイヤの幅と電子ビームの高さ方向 広がり(約1mm)で決まるために、断面積は1000倍ほど 大きくなる。ターゲットの支持材はBeやマイラーのワイ ヤであり、X線の発生が少ない材質を選択している。

ターゲットを電子軌道に挿入すると、ターゲットが加熱 されて破壊されると考えるかも知れない。しかしながらこ の点も当初論文[9]で指摘したように、ターゲットが小さ く薄いために、入射電子は殆どが透過し、二次電子や発生 X線もターゲトに吸収されることが無いために加熱されな い。実際にターゲットは人為的に破壊されることは有って も、溶けたり破損したりすることは現在まで起きていない。

ターゲットを小さくした場合にX線量が減ると考えるの は誤りである。1回の衝突断面積は小さくなるから、1回 の衝突によるX線発生量は小さくなる。しかし、その分周 回電子ビームの寿命が長くなるために、積算X線量は変わ らないというのが理論である。ターゲットに衝突してエネ ルギーが減衰するか、もしくは散乱されて中心軌道にもど らなくなることが原因で電子ビームはなくなるが、ターゲ ットを挿入しないときの本来の電子ビーム寿命が十分に長 ければ、ターゲット断面積をいくら小さくても積算X線量 が変わることが無い。そして、この本来の電子ビーム寿命 を決めているのは、シンクロトロンの性能であり、デザイ ンである。みらくるというシンクロトロンは、実は、他 のシンクロトロンとは違う大きな特徴が有る。それは、ダ イナミックアパチャーとモーメンタムアパチャーが極めて 大きいと言うことである。ダイナミックアパチャーとは、 電子ビームの周回が許容される軌道の幅である。みらく るは実に動径方向に 156±50mm、高さ方向に±5mm という 幅を持っている。モーメンタムアパチャーとは、電子エネ



図1 みらくる6X高輝度X線発生システム。手 前が6MeVマイクロトロン入射器。ピンクのボデ ィーが卓上型シンクロトロン。右に突き出したア ームは、ターゲット駆動機構。リングの上にある のは、磁気パルス圧縮装置。水色シールドの向こ うに見えるのはタンパク質構造解析のためのイメ ージングプレート(IP)システム。シールドは開閉 式で、X線取り出し用窓が有る。IPシステムはレ ールに載っていて前後出来る。別の計測器を置く ことも出来る。



図2 図中のターゲットは実物であり、電子軌道 中に挿入したところを模している。X線は、中心 にある平行に置いた針のようなターゲットから放 出されていることを示している。ターゲットは、 Beのワイヤで釣っている。

ルギーのずれの許容幅である。この値は、実に 6MeV±2MeV という幅である。いずれも実に大きな値であるために 高輝度となる。通常のシンクロトロンにターゲットを挿入してもこのようなX線強度は得られない。とは言え、タ ーゲット挿入時の電子ビーム寿命はせいぜい 10ms である(通常のシンクロトロンならばせいぜい 10µs である)。 これをカバーするのが電子ビームの繰り返し入射機構である。繰り返し入射をしても中心軌道を周回している電子 には影響を与えないのが共鳴入射法のもう一つの特徴である。現在は 400Hz で入射を行っている。1回の入射で 100mA というピーク電流を 100ns の間入射出来るために、シンクロトロンの蓄積電流は 3A となる。大型シンクロト ロンでは 100mA が通常であるから非常に大きな値である。周回電子数は、10¹¹個というオーダーであるが、周長が 短く繰り返し数が 3x10⁸Hz と大きいために大電流となる。

表1 **みらくる**の各種パラメター(シンクロトロンのマシンパラメター、ターゲットの種類と形状、相互作用の物 理量、蓄積電流値、X線強度の計算例)を示す。6MeV電子エネルギーの場合は、ターゲットの材質と形状につい て1µm¢ C-wire、10µm¢ W-wire、27µm¢ Pb-rod、1µm¢ W-rodの場合を計算している。Wire は電子ビームに対して直 角におかれており、従ってその経がターゲットの最大厚さであり、かつ放射体の横幅を与える。縦幅は電子ビーム の幅となる。Rod は、電子ビームに対して平行に置かれているので、rod の断面が電子ビームの当たる断面であり、 放射体断面となる。入射・蓄積された電子ビームは、ターゲットによる弾性散乱(Coulomb 散乱)と非弾性散乱 (Bremss.)により減衰するので、これらのレートの逆数の和が電子ビームの寿命を与える。電子ビームの寿命が分か ると平均蓄積電流値が分かり、蓄積電流値に Target area/Beam area を掛けて、単位電子による波長当たりのX線発生 率をかけるとX線強度が計算される。入射電流値と繰り返しが同じならば、Brightness と total photon にあまり大き な変化は無いが、Brilliance は Target area が小さいほど大きくなる。Brightness と Brilliance は 1/ できまる放射角が 小さいほど大きくなるので、100MeV での Brilliance は 10¹⁹という大きな値が期待される。

		Machine	parameters							
1) e-Energy [MeV]		6	6	6	6	20	100			
2) Orbit radius	[m]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15			
Beam size	3) Horizontal width [m]	1.20E-02	1.20E-02	1.20E-02	1.20E-02	1.20E-02	1.20E-02			
	4) Vertical width [m]	1.00E-03	1.00E-03	1.00E-03	1.00E-03	1.00E-03	1.00E-03			
	5) Bunch length [m]	9.00E-03	9.00E-03	9.00E-03	9.00E-03	9.00E-03	9.00E-03			
	6) Beam area [m ²]	3.77E-05	3.77E-05	3.77E-05	3.77E-05	3.77E-05	3.77E-05			
7) Harmonics		8	8	8	8	8	8			
8) RF frequenc	у	2.45E+09	2.45E+09	2.45E+09	2.45E+09	2.45E+09	2.45E+09			
		Target p	arameters							
		1µmø	10µmø	27µmø	1µmø	1µmø	1µmø			
9) Target mate	erials and shape	C-wire	W-wire	Pb-rod	W-rod	W-rod	W-rod			
10) Target thic	kness/turn [m]	1.00E-03	1.00E-05	1.00E-04	1.00E-03	5.00E-03	1.00E-02			
11) Target widt	th [m]	1.00E-06	1.00E-05	1.00E-05	1.00E-06	1.00E-06	1.00E-06			
12) Interaction	area [m ²]	1.00E-09	1.00E-08	1.00E-10	1.00E-12	1.00E-12	1.00E-12			
13) Target area	/Beam area ratio	2.65E-05	2.65E-04	2.65E-06	2.65E-08	2.65E-08	2.65E-08			
		Beam-targ	et interactio	n						
14) Particle der	nsity [/m ³]	1.13E+29	6.25E+28	6.25E+28	6.25E+28	6.25E+28	6.25E+28			
15) Atomic nui	nber	6	74	82	74	74	74			
16) Brems cros	s section [m ²]	9.73E-30	1.29E-27	1.58E-27	1.29E-27	1.29E-27	1.29E-27			
17) Photons [/t	urn, electron, 0.1% band]	9.23E-06	6.76E-06	8.29E-06	6.76E-04	4.51E-03	1.20E-02			
18) Radiation l	oss/electron [eV]	6.83E+03	5.00E+03	6.13E+03	5.00E+05	1.25E+07	1.82E+08			
19) Beam loss	Beam loss rate by Brems.[/sec]		1.10E+01	7.63E-01	1.10E-01	5.48E-01	1.10E+00			
20) Beam loss	rate by Coulomb scat.[/sec]	4.02E+01	3.27E+03	2.30E+02	3.27E+01	1.47E+01	1.18E+00			
Circulating beam current										
21) Injection ra	te [Hz]	400	400	400	400	400	400			
22) Injector pea	ak current [A]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10			
23) Efficiency*	Effective pulse width	9.00E-08	9.00E-08	9.00E-08	9.00E-08	9.00E-08	9.00E-08			
24) Circulating	beam current [C/s]	2.63E+01	3.36E-01	2.10E+00	2.67E+00	2.72E+00	2.75E+00			
25) Charge lost	t by target [C/s]	1.40E-01	2.42E+00	6.61E-01	8.69E-02	4.09E-02	6.14E-03			
	X·	ray brillian	ce and total	flux						
26) Radiation a	ngle(=1/) [mrad]	85	85	85	85	25	5			
27) Brightness	[/s,mrad ² ,0.1%band]	3.54E+08	4.49E+09	1.50E+09	1.61E+10	5.62E+11	5.63E+12			
28) Brilliance [/s,mrad ² ,mm ² ,0.1%band]	3.54E+11	4.49E+11	2.63E+12	2.05E+16	7.16E+17	7.17E+18			
29) Total photo	ons [/s,0.1%band]	8.06E+12	1.02E+14	3.42E+13	3.67E+14	1.15E+15	4.62E+14			

以上の原理を定式化[9]して計算した結果を表1に示す。電子エネルギーが6,20,100MeVの場合を計算している。 電子エネルギーにより凡そのX線放射角(=0.511/電子エネルギー[MeV])が決まるので表1の 26)に与えている。軌 道半径は 15cm である。電子ビームサイズはシンクロトロン磁石の収束力により決まる量であり、計算で求めるこ とができるが、それは放射減衰をした後の平衡状態の値となる。しかしながら、低エネルギーシンクロトロンの放 射減衰時間は非常に長く1分ほどかかる。ところがみらくるからの放射は、入射後数 10ms の間で起こるので、こ こでは、放射減衰する前の値を使用している。Harmonics とは、周回している電子バンチの数であり、加速周波数 で決まる。X線ターゲットはカーボンとタングステンと鉛に付いて計算し、ターゲットの形状は3種類を計算して いる。10µmφ ワイヤの場合と、27µmφと 1µmφロッドの場合である。ワイヤは電子ビームに直角に置いているが、 ロッドは電子ビームに平行に置いている。従ってロッドの断面が電子ビームの当たる面である。ワイヤの場合は、 ワイヤの幅と電子ビームの Vertical width で決まる断面が電子ビームの当たる面である。そのような面積を計算し たのが 12)である。13)は、電子ビームが当たるターゲットの断面積を電子ビームの断面積で割った量であるから、 一回の衝突で電子ビームがターゲットに当たる割合である。14)から 20)は、相互作用の過程を計算するのに必要な 物理量である。制動放射の散乱断面積 16)は古くに知られている[10]。1回の衝突で電子ビームが損失するエネル ギー18)は、ターゲットが薄い場合には、5keV から 50keV という値で大きくはない。しかしながら、高エネルギー 電子に対しては 1~10mm という厚いターゲットを使用しているので、大きな値となっている。大きすぎる場合に は、加速空洞でエネルギーを回復するのが困難である。Beam loss rate には、非弾性散乱である 19) Brems と弾性散 乱である 20) Coulombの2つの過程があり、低エネルギーでは後者が圧倒的な割合であることを注意されたい。弾 性散乱はX線を発生しないプロセスである。Beam loss rate は 1 秒間にビームが無くなる割合であるから、この逆 数が電子ビームの寿命を与える。6MeV で 10μmφ W-wire を使うときの寿命が約 0.3ms である。この値は、実験値 とほぼ一致している。先に述べたシンクロトロンのダイナミックアパチャーとモーメンタムアパチャーにより変わ る値であるが、それぞれに156±50mm、6MeV±2MeVを入れたときの値である。

Beam loss rate が分かると、平均蓄積電流値または1秒間の積算電流値が分かる。蓄積電流値は、入射した電子が 300MHz で周回するときの電流値である。入射器のピーク電流値100mAが100nsの間パータベータによってトリガ ーされて蓄積する。入射効率を90%ととして計算すると、一回の入射で9nCが入るから、300MHzをかけて2.7Aが 蓄積された事になる。これは初期電流値であり、これがそれぞれの寿命で減衰するとして積分し、400倍すると、 周回平均電流値24)が得られる。25)は、ターゲットに当たって消失した電荷を積算したものである。

この損失電荷 25)を電子数に直して電子一個当たりの制動放射微分断面積をかけると、単位波長当たり、単位放射 角当たりのX線量 Brightness27)が計算できる。Brilliance28)はこれをさらに単位ターゲット断面積で割った物となる が、mm²の単位であるから、実際には、大きな値となる。26)、27)に示した値は、30keVX線に対して、波長0.1%バ ンド幅で計算したものである。これは、通常の放射光で使われている単位である。10µm

ø
のW-rod ターゲットに対 して、1µmφの W-rod ターゲットの Brilliance が2桁上がるのは、ターゲット断面積が1/100になった事による。 20MeV 電子シンクロトロンを用いると、7.16E+17の Brilliance が得られる。この値は、大型放射光のアンジュレー タで得られる値に近い。高々100MeVのシンクロトロンで7.17E+18の Brilliance が得られると言うのは、驚異的と言 って良いのではないだろうか。これは、電子エネルギーが高くなったことにより、放射角が 5mrad と小さくなった ためである。我々は、この値が非常に確かであると考えている。それは、6MeV シンクロトロンで実証された事だ からである。詳しくは次の章で述べる。Brilliance に対して Total photons は、電子エネルギーによって余り変わらな い。これは、放射角で積分した値だからである。6MeV シンクロトロンの 1.0E+14 という光子数は、非常に大きな値 である。大型放射光の偏向磁石で得られる Total photons は実は 10⁸個のオーダーである。大型放射光は放射角が小 さいために光子密度は高いが、それを広げて医療写真で用いる 30x30cm²というイメージを撮ろうと思うと 100 倍の 時間がかかることになる。放射光の場合、Brilliance はビーム中心の値であり、はずれた場所で強度は激減する。指 向性が高いからである。ところが、みらくるにおける Brilliance は、ビーム中心だけではなく、85mrad という放射角 のどこでもその様な値なのだと言うことを注意していただきたい。従って、大口径のX線集光素子を用いると容易 に1000倍程度光子密度を上げることができる。我々は、現在その様な集光素子を開発中である。

2.2 みらくる 6X のX 線ビーム特性

みらくるのX線特性は、その発生機構から幾つかの特長を予測できる。光源点のサイズが極めて小さいことは既 に述べたとおりである。発散角が大きいことも特長である。制動放射を使用した場合には、X線のスペクトルは電 子エネルギーを最大値とする白色光である。

2.2.1 X線スペクトル

X線スペクトルを計測することは、X線強度が高い場合にはそれほど容易ではない。直接ビームを当てた場合に は検出器が死ぬ。蓄積電流値をかなり下げてもパイルアップが起こる。そこで我々は、3x3"の NaI シンチレータを、 光源点から4m離し、パイルアップを除くために、入射ビーム強度を1mA以下(実際には計測できなかった)にす ると共に、マルチチャンネルアナライザーに入射のトリガー信号を用いて、入射後10ms以上経過した時点でホトン

カウンティングをスタートさせた。結果図3の様なスペクトルが観測された。電子エネルギーまでのびる典型的な 制動放射のスペクトルである。6MeV というエネルギーのX線は、大型放射光でも実用的なフラックスが得られな い領域であり、**みらくる**で初めて実用的なフラックスが得られた事になる。高エネルギーX線を使用する新しい研 究分野を期待できる。



図3 NaI スペクトル、電流値を 1mA 以下とし、距離は 4m 離し、さらに A D C に 10ms の遅延ゲートをかけて計測 した。10ms 後にもビームは周回している。

2.2.2 ビーム寿命

次に示すのは寿命測定である(図4)。検出器には、10mm
фの小さな光電子増倍管を用いているが、シンチレー タは使用せず、高エネルギーX線がつくるコンプトン散乱電子を計測しているので飽和することはない。10µm
фWwire ターゲットの場合である。A 図はターゲットを挿入していないときで、B 図がターゲットを挿入したときであ る。ターゲットを挿入しないときでも出力が有るのは、残留ガスの為である。約 0.4ms の寿命であるが、この値は、 表1の 6MeV10µm
φW-wire ターゲットの場合(beam loss rate の逆数)と良く一致している。



図4 **みらくる 6X** の電子ビーム寿命。光電子増倍管でモニターしている。A はターゲットを挿入しないときで、バ ックグランドであり、主には残留ガスからの放射である。B は 10µm (W-wire ターゲットを挿入したときで、0.4ms と言う寿命は、理論で予測される値とほぼ一致している。

2.2.3 X線強度

X線強度を正確に実験的に決めることはそれほど容易な課題ではない。放射光では、一個の電子が単位軌道長当たり発生する光子数を理論的に非常に正確に計算できるために、理論値を正として、検出器の校正を行うことも有る。蓄積電流値がわかれば、実験値よりも正確であると言われている。みらくるの場合も制動放射のX線強度は理論的にたいへん正確である。ところが、みらくるには電流値を計測する方法が無い。このことは超伝導シンクロトロンAURORAでいつもつきまとった問題であった。電流値の計測はカレントトランスフォーマー(CT)を使えば簡単であるが、AURORAの様に一体でできた電磁石内にCTを入れられないのが理由である。CTに使う磁性体が、主磁場を乱すからである。AURORAでは、放射光強度から電流値を求めている。みらくるの場合は、臨界波長が長いために、放射光の観測にも困難が有る。

ターゲットからの放射線を絶対校正された検出器で測定するのは一つの方法である。しかし、幾つかの問題が有 る。NaI検出器を用いて光子計数を行う場合には、入射電流値を極端に低くしなければならない。そのような入射 電流値の計数には大きな誤差が有る。そして、それでも入射の瞬間に発生するX線はパイルアップを免れない。そ こで、数10ms後に十分に減衰したX線を計測する。従って、電子ビームの寿命を正確に計測しなければならない。 2.2.1 で求めたスペクトルと、2.2.2 で求めたビーム寿命から次の式を用いて計算できる。

$$Brightness = \frac{N_{ph}[/band/s/Hz/mA]400[Hz]100[mA] \int_{0}^{2.5} \exp(-t/\tau)dt}{\Omega \int_{10}^{30} \exp(-t/\tau)dt}$$
(1)

計測した値は、入射を 1mA,1Hz でおこなっているが、最大パワー運転時は 100mA、400Hz である。積算すべき時間は、zero から 2.5ms とし、実際に計測した時間 10~30ms と NaI 検出器の立体角 Ω で規格化したのが、Brightness である。これをターゲットの実効断面積で割れば、brilliance が求まる。しかしながら分母の積分、 $\int_{10}^{30} \exp(-t/\tau) dt$ は、非常に小さな値 (10⁻²⁵ オーダー)であり、大きな誤差を伴うために信頼性に欠ける。

イオンチェンバー等の積分型検出器を使えば、検出器の飽和やパイルアップの問題はない。しかし、高エネルギーX線に対する応答関数が不明もしくは不正確であると共に、スペクトルが不明であるから、応答関数とスペクトルの双方に理論値を用いて校正を行わねばならない。放射角全体で積分した値は2.4Gy/sという大きな値である。ライナックで放射線治療を行うときの値が、数 Gy/10 分という値である。

回折光の強度を計測するのは確実な方法である。図5(左)に示すように、2mmφのコリメータを通し、厚さ 1µmの金薄膜からの回折光をX線フィルムで計測したのが図5(右)である。計測に要した時間はフルパワーで2 分であった。直接光の右に見える固まりが、20keVの回折光である。金薄膜は微少結晶の集まりであり、結晶面は 均一では無い。 この程度の回折パターンは、放射光を用いれば0.1秒程度で見られ、X線管の場合には1時間程 度である。このことから推定される、**みらくる6**Xの Brilliance は、10¹²光子程度と考えて良い。バックグランドが 高いために光子量の計測は行っていない。





図5 (左)回折光を計測するために 2mm のコリメータを置き、金薄膜からの回折光を 10cm 離れた X線フィ ルムで計測した。(右)が計測された回折光である。約2分の結果である。 蛍光 X 線を計測するのは比較的精度の高い方法である。 X 線の吸収断面積、試料の密度と厚さ、試料内部での X 線の吸収散乱、蛍光効率、検出器のサイズと立体角を含む検出効率の波長依存性等の補正は比較的精度良く行うことができる。図6がそれぞれ鉛(a)及び錫(b)からの K_{α} を計測した例である。以前に行った**みらくる20**を用いた分析[11]では、 X 線強度が十分ではなかった為に計測には2時間を要した。**みらくる6X**は千倍の X 線強度があるため、同様のスペクトルを現在は約2分でとることができる。但し、ADCのデッドタイムを押さえるために、入射電流値を下げて10分ほどかけているのが実状である。重金属の蛍光 X 線分析が出来るのは他には SPring-8 のみである。図6に見る蛍光 X 線スペクトルはバックグランドがきわめて低いのが特徴である。白色光を使った SPring-8 の実験結果と比較しても極めて低い。低エネルギー成分が相対的に少なく、散乱の影響が低いと考えられるが、今後の詳細な検討が必要である。重金属の生態系や人間環境に及ぼす影響は、あまり良く知られているとは言えない。そのような研究を定量的にルーチンで行うことのできるマシンが誕生したわけ出る。

この計測カウントから入射X線強度の Brightness I_0/Ω (photons / [s, mrad², band])を次の式に従って求めることができる。

$$I_0 / \Omega = \frac{I_d a \rho}{k \cos e c \theta_1 (1 - e^{-a \rho d}) \tau \eta_d \Omega_s}$$
⁽²⁾

 I_d は計測した蛍光X線の強度、 α は資料のX線吸収係数、 ρ は資料の密度、 τ は計測時間、 η_d はX線検出器の 立体角を含めた検出効率、 Ω は放射の立体角、 Ω_c は試料がカバーする立体角である。



図 6 みらくる 6X で観測した蛍光 X 線。鉛(a)及び錫(b)を資料としている。資料は光源点から 55cm の ところに置き、検出器は 2cm のところに置き、10 分間計測した結果である。検出器の絶対効率は、 0.0039 であった。錫のスペクトルには、鉛蔽による鉛のピークが見えている。いずれのスペクトルにも、 $K_{a1}, K_{a2}, K_{\beta1}, K_{\beta2}, が観測されている。バックグランドが非常に低い。$

X線ビームの試料への入射角および蛍光 X線の取り出し角は 45°に設定した。測定雰囲気は大気中である。試料からの蛍光 X線以外の X線がノイズとして観測されるのを防ぐため、検出器ヘッドを Pb ブロック(10 cm 厚)で遮

蔽した。エネルギー校正には Am-241 線源(59.5 keV)を用いて行っている。マイクロトロンの入射電流値が 20 mA、 繰り返し周波数が 100Hz で、X線ターゲットとしては Pb(27 μm×1 mm)を使用した時の結果が図 6 である。励起効 率 κは、

$$k = E_{Z\lambda} = (1 - 1/J_k)\omega_k \tau_\lambda \csc ec\theta_1 / (\mu_\lambda \csc ec\theta_1 + \mu_Z \csc ec\theta_2)$$
(3)

を用いて、X線の入射角度 θ_1 と、蛍光X線の放射角度 θ_2 の補正を行っている。ここに、 J_k : K吸収端のジャンプ 比、 $_k$: 蛍光収率、 : 波長の一次X線に対する光電吸収係数、 μ : 波長の一次X線に対する質量吸収係数、 μ_z :発生した元素ZのK線に対する質量吸収係数である。ここで一次X線の入射角」と蛍光X線の取り出し角 $_2$ を45°とし、 μ (~100 keVの領域では近似出来る)とすると、(3)式は、

$$k = (1 - 1/J_k)\omega_k \mu_\lambda / (\mu_\lambda + \mu_Z)$$
⁽⁴⁾

となる。

求めようとする一次X線のエネルギーはSn K 吸収端の 25.2 keV である。このエネルギー25.2 keV から、使用したパラメターは、 $J_k = 5.62$ $_k = 0.860$ $\mu_1 = \mu = 43.6$ [cm²/g] $\mu_2 = \mu_Z = 14$ [cm²/g]、 $_1 = _2 = 45^\circ = 7.28$ [g/cm³] $\eta_d = 0.0039$ $\tau = 600$ [s] d= 0.05 [cm] I_d = 66900 (ピーク面積)、 $\Omega_s = 58$ である。

以上より、25.2 keV における Brightness は、フルパワー運転時(100mA、400Hz)に換算して、 $0.87x10^8$ 光子 / s, mrad², 0.1% band となる。Brilliance はターゲット Pb(27 µmφロッド)の断面積、5.7x10⁻⁰⁴mm²で割って、 $1.5x10^{11}$ 光子 / s, mrad², mm², 0.1% band となった。表1の 27µmφPb-rod ターゲットのケースとほぼ一致している。表はターゲット内でのX線の吸収を含まないが、実験結果は、一部吸収された結果である。実験結果は、みらくるのX線強度理論値とオーダーで一致している。それは、とりも直さず、ターゲットが、1µmφW-rodの場合には、brilliance が 10^{16} 光子を与えるということである。イメージング実験では、1µmφ rod を使用している。

我々は、total flux を計測していないが、放射の広がりを 1/ =±85mrad と考えれば、Brightness に 2.3x10⁴ をかけ算 して、2.0x10¹² 光子 / s, 0.1%band となる。**みらくる**のX線ビームは、全光子数が非常に大きく、Brightness は小さい が、Brilliance は大きいという変わった高輝度X線である。この光子数は、10keV から数 100keV のX線エネルギー領 域にわたって得られる値であるという点でも通常の放射光とは大変異なっている。但し、10keV 以下の光子数は、 ターゲットによる吸収のために急激に落ちる。また、通常の放射光はビーム中心のみで、高い Brilliance を持つが、 少しはずれれば激減してしまう。これに対して、**みらくる**のX線ビームは、1/ という広がりのどこでも、上記の Brilliance が得られる点も異なっている。Total flux が大きいというのはその様な意味である。

ところで、1µmφ rod ターゲットを使用するとき、**みらくる**の 10¹⁶光子 Brilliance というのは非常に大きな値であり、 電子エネルギーが 20MeV の時には、10¹⁷光子 Brilliance であって、大型放射光に迫る値である。大型放射光建設の 時代は終わったというべきであろうか?しかしながら Brilliance という定義はあまり実用にそぐわないものだと言う ことを述べるべきであろう。というのは、例えば蛍光 X線分析で実質的に意味が有るのは、Brightness であり Brilliance ではない。分析のスピードは Brightness で決まる。本当に高い Brilliance を必要とする実験はそれほど見つ けることができない。タンパク質構造解析で使用するターゲットは 0.1mm 程度である。と言うことは、光源点の大 きさは 0.1mm 程度で十分であり、1 ミクロンは必要がない。本当の意味で X線の干渉効果を必要とする実験は、例 えば X線顕微鏡、X線ホログラム、小角散乱等である。

2.3 加速器の小型化

20世紀の物理学は、加速器を大型化して高エネルギー粒子をつくることが主な課題であった。そのために大きな 国家予算が使われたのであるが、加速器を小型化する研究は特に意図的に行われたことがない。研究者も加速器の 小型化は容易なことであり、特にロマンを感じることがなかったようである。しかし、電子蓄積リングやシンクロ トロンの小型化には大きなブレークスルーが必要であった。それは、電子ビームを入射する技術である。

電子蓄積リングという言葉を筆者はここで初めて使用するが、**みらくる**は厳密には電子蓄積リングである。しか しながら、多くのユーザーはシンクロトロン放射光という言葉に慣れ親しんでいるので、あえてシンクロトロンと している。シンクロトロンは単発で粒子のエネルギーを加速して利用するか、もしくは電子蓄積リングや放射光リ ングに入射するための加速装置である。加速をしては電子蓄積リングに入射する装置である。シンクロトロンで加 速できる電流値は、ピーク電流値で1mA 程度であるから、電子蓄積リングに平均数100mA 蓄積するには、何度も 加速・入射を繰り返すのである。そのため入射は30分程度かかる。



図7 みらくるの平面図であり、電子ビームの入射軌道はシミュレーションの結果を記述している。1/2 共鳴軌道が 見えている。即ち、ベータトロン振動の節が一個左下に有るのがわかる。

さて、ビームを入射する作業は、通常どのようにするかと言えば、それは、電車を引き込み線から本線に入れる ような作業である。本線の一カ所にポイントが有り、ポイントを切り替えて電車を本線に入れるが、この電車が周 回して再びポイントを通過するときには、ポイントを元に戻しておかなければならない。電車の場合には脱線する が、電子の場合には、中心軌道から離れてビームダクトに激突して消滅する。電子の軌道の切り替えにはパルス電 磁石を用いるが、パルスの駆動速度は電子がリングを一周する時間である。電子の速度は光速であるから、1.3km のリングならば、1マイクロ秒かかる。みらくるの周長は1mであるので必要な時間は3nsである。必要な磁場は電 子エネルギーによるが、例えば1kGの磁場を1nsでの小offする技術は現在のところ無い。しかし、我々は、最大300 ガウスという低いパルス磁場を400nsの間励滋する。この間の100nsにポイントに到着した電子は、リングの中心電 子軌道に取り込まれて周回する。この新しい入射技術を共鳴入射法というが、これが無ければシンクロトロンを小 型化することはできなかった。

シミュレーションであるが、この入射の様子を図7に示す[6]。加速器の世界では電磁気学にもとづくシミュレーションどおりにマシンを製作できる。だからこそ巨大な加速器を作って成功するという確信が有る。 みらくるの入射効率はほぼ 100% である。100% の意味は、特定のタイミングで 100ns の間に来たビームは全て入射出来されるという意味である。この値は、蓄積電流値に直すと、実に1回の入射で 3A という大電流が蓄積することを意味している。軌道長が短く周回繰り返し数が大きいためにわずかな電子数で大電流が実現する。寿命が十分長ければ、400 Hz で 1200A となる。これは、トカマク並の電流値である。但し、現在の寿命は、ターゲットを挿入しない時に 10m s 程度であるから 12A 程度となる。様々なビーム不安定性が発生して 10ms というのはかなりの長さである。

放射光並卓上型X線源は、**みらくる**という特別なシンクロトロンを開発したことにより実現できた。ライナック にターゲットを挿入しても10¹³という brilliance は不可能である。**みらくる**は非常に大きなダイナミックアパチャー を持っているのが特徴である。共鳴入射時には、電子ビームは振幅 60mm に広がって周回する。150mm の周りに±3 0mm の幅であるから、実に40%のダイナミックアパチャーを有する。これが、**みらくる**で大強度のX線を発生でき る理由である。通常のシンクロトロンにターゲットを挿入しても高輝度X線は発生できない。そしてさらに、共鳴 入射は、中心電子軌道を動かすことなく入射をさせるために、繰り返し入射が容易なことも大強度X線を発生でき る理由である。1kHz 以上で運転しても電源に対する付加はそれほど無い。パルス幅が狭いためである。

3 . X 線利用実験

3.1 X線イメージング

3.1.1 位相コントラスト像

みらくるのX線はイメージングに最適である。 光源点サイズが小さく、 発散角が大きく、 エネルギーが高 いために高解像度の非破壊検査や医療診断に適している[12~14]。放射光を用いるイメージングでは、平行性の高い ビームにより位相コントラスト像[15]と呼ばれる、従来とは異なる画質の生成が知られているが、**みらくる**でもやは り、その平行性の高いビームにより位相コントラスト像が生成する。位相コントラストとも屈折コントラストとも 言われるが、図8に示すように、密度によるX線屈折率のわずかな差により画像が生成する。X線は1よりわずかに 小さな屈折率を持つために、可視光に於ける凸レンズと凹レンズの役割がX線では逆転する。密度の高い部分で発 散したX線が密度の低い部分を直進したX線と干渉するために、物体の輪郭が強調されて物体が識別される。以下 にみらくるで撮像した幾つかのX線画像を示し、そのイメージング特性を明らかにする。



図8 位相コントラスト像の原理図。密度によりX線の屈折が起こるが、屈折率は1よりほんの僅か小さいために、 可視光とは逆に、凸レンズが発散を引き起こす。

最初に示す写真(図9)は、みらくるとX線管による撮像の違いを示したものである[13,14]。重元素(Pb)から軽元 素(テフロン)にわたり、様々な厚さの材質の資料を撮像している。両者の様子はきわめて異なっている。見慣れたX 線管による像は、吸収コントラストであり、鉛は厚さに依らず黒一色に写り、テフロンやアルミは見るのが困難で ある。一方、みらくるでは全ての資料の形状を見ることができる。鉛もテフロンもアルミもエッジが強調されてい るために識別されるしエッジがシャープである。銅(Cu)とタングステン(W)のワイヤも、みらくるでは非常に シャープに見える。先に述べた様に、高エネルギーX線による透過像であり、位相コントラストによりエッジが強 調されているように見える。但しこれは密着撮像である。通常の位相コントラスト像は、資料と撮像素子の間を1m 離して撮る。ところが、みらくるの場合はどのような間隔でもこのようにエッジが強調される。これがみらくるに よるX線像の特徴である。新しい質のX線像である。

Sa (n	amples naterial,	thickness)	
a) Pb	0.027m	m	
b) Pb	0.2mm	(I) SUS	0.4mm
c) Pb	0.5mm	(i) Al mesh	0.5mm
d) Pb	3mm	(k) Al mesh	1.0mm
e) Cu	0.5mm	(I) AI	1.5mm
1) Cu (g) PTF (h) PTF	1.5mm E 0.5mm E 1.0mm	(m) Acryl	3.0mm

図9 左:撮像した試料の物質と厚さで右の試料の位置に対応している。中:みらくるによる撮像。右:110keVX 線管による同じサンプルの撮像。違いは歴然としている。みらくるによるX線写真は、試料に関わらずエッジが強 調される。アルミやテフロンなどの軽元素で出来た試料も形が鮮明に見える。X線管では見ることができない。



Both Rubber and metal are seen



1915 1 1 単本たい -- 21 倍





101-51 1244大-43---21日間にも見ての

図10 ゲートバルブはアルミ製で、内部に黄色に見えるゴムが入っている。ゴムが直接見える場所でも、アルミ に隠れた場所でも、内部にゴムが有るのが確認できる。

実際の応用で、アルミとゴムで出来たバルブを撮像すると、アルミの中にあるゴムが識別できる(図10)上段 は可視光像である。右はキャップをはずした状態で中にある黄色のゴムが見えている。下段がX線像で、左は生の 写真である。右は画像処理している。金属の内部にあるゴムが見えたのは歴史上初めてのことに思われる。撮像に は FUIJI のイメージングプレート(IP)を用いている。

図11は、さらに不思議な写真である。5.8mmという厚さのCuの筒(左上)に封入した3mmのプラスチックボ ール(左下)をみらくるで撮像した(右)。撮像は IPを用いて5分程度を要した。明らかにプラスチックボールの 陰が見える。アクリルの筒に封入した場合にも、同じ程度の見え方であった。即ちプラスチックは硬X線により見 えているのである。



図11 5.8mm 厚銅管の中に封入したプラスチックボールを撮像した。アクリル容器に入れたプラスチックボール も同様な見え方であった。

3.1.2 拡大像

資料と撮像素子の間を離すだけで簡単に拡大像を撮ることができる。図12はピーマンを撮像した例である。左から密着、3倍、5倍、10倍と拡大している。10倍まで拡大を行っても鮮明な写真を撮ることができた。ターゲットには、10ミクロンのロッドを使用し、撮像には、IPを使用した。今後は、さらに倍率を上げた撮像を試みる。



図12 ピーマンの拡大写真。左から密着、3倍、5倍、10倍である。撮像時間はIPを用いて0.2秒である。

3.1.3 医療写真

図13は、みらくる 6X で撮像した最初の大型動物である[7]。胴体長 20cm の雌鶏である。従来のレントゲン写真 とは非常に異なっている。あらゆる臓器が、まるでガラスのケースに収められているかのように見える。羽根の1 枚1枚や皮膚も観察できる。骨は透明に見えるがエッジが強調されている。拡大すると骨の内部も観察することが できる。肺は、肺胞も見えているし内部の気管支も見えている。砂嚢の内部、健胃、腸、卵巣、肝臓、心臓なども 見える。腸内には食物の残さも見える。肝臓が黒く見えるのは、血液に満ちていて骨に比べて密度が高いためと思 われる。拡大すると血管も見える。高エネルギーX線を用いているにもかかわらず、柔らかい組織をとらえること のできるのがみらくるの特徴である。位相コントラスト像であることが明らかである。位相コントラストを用いた 始めての大型動物のX線像である。

図14は、滋賀医大放射線科に提供いただいた人間肺の切片である。気管支はもちろんのこと、血管から毛細血 管、腫瘍などがつぶさに見える。これは密着写真である。図15は、人間肺を模擬したファントム(A)の撮像である。 肺等価物質の中に各種大きさの癌を模擬したウレタンの破片が肋骨に封入されている。ウレタンの破片は最大が 5mm である。(B)は密着撮影であるが露骨のエッジが強調されていることがわかる。密着でも癌の形状が判別できる。 (C)は5倍拡大像であり、(D)は10倍拡大像である。5倍拡大像を引き延ばして、10倍拡大像と比較できるようにし ている。10倍拡大像は明らかにその詳細がわかり、構造の凹凸までがわかる。骨の後ろにある癌も同じように見え ている。肺等価物質にむらが有るところまで見えている。癌の形状から癌の種類が診断できれば、生体検査をする という患者の負担が軽減し、診断を迅速に行うことができると期待される。



図13 みらくる 6X で撮像した胴体長約 20cm の雌鶏。 造影剤は一切使用していない。羽根、気道、肺、心臓、肝 臓、腸、肛門、卵巣等全ての臓器が識別できる。腸の中に は食物の残さも見える。実際にはぶら下げて撮像している ので、砂嚢の中の液体はさかさまの状態で溜まっている。



図14 人間の肺(滋賀医大放射線科の提供 による)。気管支、毛細血管、腫瘍状の固ま り等がつぶさに見える。造影剤は使用してい





図15 肺ファントムに埋め込まれた腫瘍を模擬したウレタン性の粒の大きさは最大が5mm (滋賀医大放射線科提供)。Bは密着像、Cは5 倍拡大、Dは10倍拡大像である。腫瘍の形状が 鮮明に見える。10倍拡大に於いて形状の識別はより鮮明である。

みらくる 6X は医療診断装置として最適である。レントゲン写真は、軟組織の撮影には、バリュームやヨウ素を注 入しなければならない。MRI は、軟組織の撮影に適するが解像度が得られない。**みらくる**は、MRI と CT の特性を備 えた理想的な医療診断装置であり、21 世紀の医療診断装置の基本になりうる。医療ミスや、誤診を無くすることに 大きな貢献が期待できる。X線撮像による放射線被曝がレントゲン写真に比べて 1/15 に減少することも証明されて いる[16]。不要な放射線被爆を減少させることは重要な課題である。そしてさらに、長時間照射すれば、癌等の放射 線治療装置としても使用できることが明らかになっている[17]。6MeV という高エネルギーX線であるから、ライナ ック治療と同様に使用することができる。即ち、**みらくる**は、癌の診断と治療を同時に行うことの出来る装置であ ることが明らかとなった。癌の位置をピンポイントで特定して照射をすることの成射線治療は新しいス テージを迎える。癌をモニターしながら治療ができるために、正常組織への被爆を極力避けることができる。

3.2 その他のX線利用プログラム

放射光生命科学研究センターでは、みらくるのための様々なビームラインを構築している。X線顕微鏡 BL[18]、 蛋白質構造解析 BL[19]は生命科学にとりプライオリティーの高い BL である。生命科学のようなマスプロダクション を必要とする研究にとって、小型放射光源を用いた蛋白質構造解析は時代の要請である。

X線顕微鏡や蛋白質構造解析に必要なのは、X線の集光である。この数年の間に、X線ミラー技術には著しい進 歩が見られている。研削による表面荒さはnmを切り、全反射だけでも10keV以下のX線集光ができる。多層膜を用 いて10keV以上のX線を集光できるようになった。そこで我々は、シミュレーションを行った結果、積層の円筒型 ワルターミラーで数1000倍のX線輝度を実現できる見通しを持った[18]。このようなミラーの実現により、みらく るのX線強度は、Brightnessに於いても大型放射光に肩を並べる。検討した形状は、図16に示すワルター型をペア ーにしたものである。最終的には8層構造にする予定であるが、現在一番径の小さなペアーを完成している。ミラ ーの製作には、レプリカ法を採用した。母型をナノメートルの精度で製作し、表面に多層幕を蒸着し、約1mm厚の ニッケルメッキを行う。ついで、熱膨張率の差を利用して多層幕のついたニッケルを母型から離すという方法であ る。多層幕の剥離を行うのは初めての経験であり、まだ未知数であるが、何らかの対処の方法が有ると考えている。 母型の製作は理研ベンチャー(株)新世代加工システムが担当し、多層幕の製作は、名古屋大学山下研の協力で行 っている。図17は、試作したミラーであるが、全反射によるX線の集光を確認できた。



図16 多層膜を用いた8層円筒ワルター型ミラー。左は設計。右は剥離したニッケルミラー。厚さは1mmである。

4 . X線リソグラフ用新光源みらくる 20SX の開発

みらくる 6Xの成功は、我々をX線リスグラフの実用化へと誘っている。しかしながら**みらくる 6X**をそのままX 線リソグラフに使用できるわけではない。制動放射で発生できる 10keV以下のX線成分は、十分な強度にはならな い。現在、筆者は㈱光子発生技術研究所[20]と共同で、**みらくる 20SX**と名付けた軟X線専用光源の開発を行ってい る。X線発生機構は、制動放射ではなくて遷移放射である。マシンも 6MeV ではなく 20MeV である。

遷移放射は、薄膜内の多数の束縛された電子が入射した一個の電子により一斉に分極を起こして、それが緩和するときに発生する放射である。入射する電子が相対論的電子(数 MeV 以上の電子)で有るとき、放射される光子が特殊相対性理論により前方 1/ 方向に鋭く放射される現象である。波長は相対性理論により短波長にシフトして、 プラズマ振動数 *ω*_nの (ローレンツ因子)倍になり、電子エネルギーが 20MeV 程度になると軟 X 線領域に到達す る。発生効率は極めて高く、放射は多数の分極子が一斉に関与するためにコヒーレンスが高い。指向性が高いのも コヒーレンスが高いからである。遷移放射に使用するターゲットには、なるべくプラズマ振動数の大きな材質を使 うと短波長を発生できることから、Zn、Sn、Pt、Au等が使われるが、AIやBeでも発生する[21]。膜厚は、電子エ ネルギーに依るが1ミクロン程度である。この薄膜を等間隔で並べると発生した放射が干渉して、アンジュレータ ーの様な作用をもたらし、X線強度は、薄膜数の自乗倍になる。但し膜厚が厚くなる分、X線の吸収も増加するの で最適値が有る。

ー個の電子が一枚の薄膜で発生する遷移放射の強度は理論的に正確に計算できる。従って、これに衝突電子数を 掛けると軟X線強度を計算できる。遷移放射で損失する電子エネルギーは非常にわずかであるから、平均周回電子 数は2.1 で議論した Coulomb 散乱で決まり、20MeV の場合にターゲットに衝突する電子数は1.6x10¹⁹電子と計算さ れる。1電子当たり発生する光子数は、0.6~1.4keV の軟X線については、その総量を計算すると7.9x10⁻⁵光子/e であ るから、1.3x10¹⁵光子となる。エネルギーに直すと 0.2J である。この値は十分にX線リソグラフを行える強度である。

5.結論

以上、**みらくる**という名の卓上型高輝度X線源について述べた。ハードX線領域で大型放射光並のBrillianceを出 すことができるが、放射光とは異なる特質を持っている。卓上型と言う点で異なるのみならず、X線の特性自体に おいて有る意味で放射光より優れた特性を有している。光源点の大きさが1µm とSPring-8の20µm よりも小さ く、従って「平行性」(指向性ではない)が極めて高い。カバーするX線エネルギー領域も広い。放射角が85mrad と大きいことは、イメージングの視野が広いという点で優れている。その分Brillianceが低いと思われるかも知れな いが、1µm のターゲットを使用すると、10¹⁶光子が得られる。しかしBrightnessは低く10¹⁰光子である。但し、 85 mradという放射角のどこでもこの値が得られることに注意されたい。放射光の場合は、ビーム中心でのみ高い値 となる。従って、1mrad毎に分割すれば、170本のビームラインがとれる。あるいは、集光ミラーを用いれば、容易 に1000倍の強度を出すことができると言って良い。

高輝度X線の特性をターゲットにより様々に変更できるのも**みらくる**の強みである。制動放射であっても、ター ゲットの厚さを変えることで有る程度X線エネルギーを選択できる。結晶ターゲットや遷移放射ターゲットを挿入 することにより、放射角の小さな干渉性の高い単色光を直接出すことも可能である。結晶ターゲットの角度を変え ることにより、エネルギーも可変である。大型放射光装置に多額の国家予算を費やす必要が無くなったと言って良 い。高々数億円の予算で大型放射光並の光が得られる。**みらくる**の性能は、入射器のパワーによるから、必要と有 ればさらにグレードアップする事が可能である。マイクロトロンとパータベータ電源のパワーを上げて、入射繰り 返し数を上げるだけで簡単に強度を一桁上げることができる。電子エネルギーを高々100MeV にするだけで、10¹⁹ Brilliance を享受できる。全国にある既存のライナックに**みらくる**を取り付ければ、何処でも高輝度X線施設が誕生 し、タンパク質の構造解析を気軽に行うことができる。放射光ユーザーの数は、すぐに一桁上るであろう。 AURORA で実現できなかった、軟X線リソグラフィーを遷移放射で実現させることも日程に上っている。

みらくる 6X は稼働して1年満たないが、X線イメージングで画期的な成果を出しつつある。10 倍拡大において 腫瘍の精密な形状診断が可能になった事である。従来のレントゲン写真は、2 倍の拡大でも像はぼけてしまった。 10 倍の拡大には大きな意義が有る。100 ミクロンの解像度を有するX線撮像装置を用いても、10 ミクロンの解像が できると言うことである。新しい医療機器の誕生である。我々は、医療コンソーシアムを設立して、この新しい医 療機器を世に出したいと考えている。

以上、みらくるはミラクルな光源であり、今後さらに様々な価値を付加できると期待している。みらくるは (株)光子発生技術研究所から発売している。既に、みらくる6Xの2号機を製造しており、軟Xセン専用マシン みらくる 20SXの誕生も間近い。みらくるは量産に向いたマシンであり、シンクロトロンが産業利用される時代と なった。みらくるが学術、医療、産業の様々な分野で利用されることを期待している。

謝辞

筆者が新しいX線発生機構を論文にしたのは 1996年の事であり、"さきがけ研究"の中から派生した ものである。幸いにして科研費基盤研究 A、NEDO地域コンソーシアム補助を獲得してみらくる 20 を建 設できた。続いて科研費基盤研究 S を獲得してみらくる 6X を短時間に開発することができた。みらく るの開発は立命館大学の学生により継承されて今日に至り、7年前からは、筆者等が設立した㈱光子発 生技術研究所の方々により高度化された結果、みらくる 6X の完成に至った。ここに関係者の方々、山 田礼子、AI.Kleev、北澤泰次、遠山勲、長谷川大祐、豊杉典生、林太一、廬栄徳の諸氏に深く感謝する しだいである。みらくる 6X の利用と計測実験に参加されたのは、博士課程学生の平井暢、COE 研究員 の岡崎良子、佐々木誠、西勝英雄の諸氏である。ここに深く感謝の意を表する。

参考文献

- 1. H. Yamada, Commissioning of AURORA: the smallest synchrotron light source, J. Vac. Sci. Tech. B8(6) pp.1628 (1990)
- 2. H. Yamada, Present status of AURORA#1-Potential of compact SR-ring as a hard X-ray source, (Synchrotron Radiation Facilities in ASIA, IONICS PUBLISHING)(1994).
- 3. H. Yamada, The smallest Electron Storage Ring for High Intensity Far-Infrared and Hard X-ray Generation, Journal of Synchrotron Radiation, (1998) pp.1326-1331:山田廣成、"卓上型シンクロトロン"みらくる-20"による新しいX線の発生"、放射光(解説) 15-2、2002、pp. 15-27
- 4. H. Yamada, Nucl. Instr. and Meth. A 467-468, (2001) p. 122
- 5. H. Yamada, Novel X-ray Source based on a tabletop synchrotron and its unique features, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B199, 2003 pp.509-516.
- D. Hasegawa, H. Yamada, A. I. Kleev, N. Toyosugi, T. Hayashi, T. Yamada, I. Tohyama, and Y.-D. Ro, Int. Sympo. On Portable Synchrotron Light Sources and Advanced Applications, AIP Conf. Proc. 716, 2004, pp. 116-119
- 7. H. Yamada, Int. Sympo. On Portable Synchrotron Light Sources and Advanced Applications, AIP Conf. Proc. 716, 2004, pp. 12-17
- 8. T. Takayama, Nucl. Instrm. and Meth. B 24-25 (1987) 420.
- H. Yamada, Super photon generator using collisions of circulating relativistic electrons and wire targets, Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 35 (1996) pp. L182-L185.
- 10. H. W. Koch and J. W. Motz, Bremsstrahlung Cross-Section Formulas and Related Data, Rev. Mod. Phys. 31 (1959) pp. 920-955.
- 11. H. Yamada, H. Saishou, T. Hirai, and J. Hirano, X-ray fluorescent analysis of heavy elements with the portable synchrotron MIRRORCLE, Spectrochemica Acta B, in press.
- 12. 山田廣成、平井暢、園田幸史、鷹繁貴之、牧進也、長谷川大祐、栗林勝、兵藤一行、松本政夫、"卓上型シンクロト ロン"みらく"を用いたX線イメージング"、日本写真学会誌 65(7)、2002、pp.452-458.
- T. Hirai, H. Yamada, Y.Sonoda, S. Maki, T. Takashige, T. Takashima, D. Hasegawa, N. Toyosugi, "Novel Edge-Enhanced X-ray Imagining by MIRRORCLE", Proc. Int. Conf. on Synchrotron Radiation Instrumentation, San Francisco, 2003, Aug. 24-29.
- 14. T. Hirai, S. Maki, Y. Sonoda, H. Yamada, M. Sasaki, D. Hasegawa, Int. Sympo. On Portable Synchrotron Light Sources and Advanced Applications, AIP Conf. Proc. 716, 2004, pp. 132-134
- 15. R. Fitzgerald, Phase-Sensitive X-Ray Imaging, Physics Today, New York, R. A. Nanna, Vol. 53 No. 7 (2000) pp. 23-26.
- Y.Suetsugu, H.Yamada, T.Takuya, D. Hasegawa, T. Hirai, and M. Inoue, Problem of Radiation Safety in the Diagnosis using MIRRORCLE, Int. Sympo. On Portable Synchrotron Light Sources and Advanced Applications, AIP Conf. Proc. 716, 2004, p. 139
- T. Tesima, T. Ogata, A. Kawaguchi, Y. Suzumoto, D. Hasegawa, N.M.-Oda, H. Yamada, The biological effects on cancer cells by synchrotron radiation generated from MIRRORCLE-6X, Int. Sympo. On Portable Synchrotron Light Sources and Advanced Applications, AIP Conf. Proc. 716, 2004, pp. 73-77
- T. Hirai, T. Tokunaga, H. Yamada, M. Sasaki, D. Hasegawa, Y.Ogasaka, and H. Yamashita, , Int. Sympo. On Portable Synchrotron Light Sources and Advanced Applications, AIP Conf. Proc. 716, 2004, pp. 128-131
- M. Sasaki, T. Hirai, H. Yamada, Protein crystallography beam line for MIRRORCLE, Int. Sympo. On Portable Synchrotron Light Sources and Advanced Applications, AIP Conf. Proc. 716, 2004, p. 141
- 20. (株)光子発生技術研究所、Photon Production Laboratory Ltd.: 4-2-1(808) Takagaichominami, Omihachiman-city, SHIGA, 523-0898, Japan. URL: http://www.photon-production.co.jp
- Y. Okazaki, N. Toyosugi, H. Yamada, Y. Narazaki, T. Takashima, S. Imai, "Development of low energy and high brilliance x-ray source using a portable synchrotron MIRRORCLE", , Int. Sympo. On Portable Synchrotron Light Sources and Advanced Applications, AIP Conf. Proc. 716, 2004, p. 124